Requested Patent:

WO9845217A1

Title:

PROCESS FOR MANUFACTURING SURFACE-SEALED HOLLOW GLASS CONTAINERS $\,;\,$

Abstracted Patent:

WO9845217;

Publication Date:

1998-10-15;

Inventor(s):

FICKLER ALOIS (DE); JENKNER PETER (DE); BUCHMAYER GERD (DE); SPEIER PETER (DE); STAEBLER ELMAR (DE); LOMOELDER RAINER (DE) ;

Applicant(s):

SIVENTO CHEM RHEINFELDEN GMBH (DE); FICKLER ALOIS (DE); JENKNER PETER (DE); OBERLAND GLAS (DE); BUCHMAYER GERD (DE); SPEIER PETER (DE); STAEBLER ELMAR (DE); LOMOELDER RAINER (DE);

Application Number:

WO1998EP01838 19980328 ;

Priority Number(s):

DE19971014020 19970404; DE19981009033 19980304;

IPC Classification:

C03C17/34; C03C17/42;

Equivalents:

AU7042398, DE19809033, EP0914303 (WO9845217), B1, JP2000512258T

ABSTRACT:

A process for manufacturing surface-sealed hollow glass containers is characterised in that during the manufacturing process the hollow glass containers are coated with a water-based, silane-containing cold treatment product at the outlet area of the cooling furnace arranged after a machine for manufacturing hollow glass containers, and in that a second layer of a water-based cold treatment product which contains the following components is applied on said first layer: (I) a water-based organopolysiloxane-containing composition produced from alkoxysilanes bearing a functional group and alkoxysilanes selected among trialkoxysilanes, dialkoxysilanes and tetra-alkoxysilanes; and (II) a silicium-free component selected among waxes, partial fatty acid esters, fatty acids and/or surfactants. The thus produced hollow glass containers have an increased continued use resistance.

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/45217 C03C 17/34, 17/42 A1 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 15. Oktober 1998 (15.10.98) (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP98/01838 (81) Bestimmungsstaaten: AU, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, (22) Internationales Anmeldedatum: 28. März 1998 (28.03.98) MC, NL, PT, SE). (30) Prioritätsdaten: Veröffentlicht 197 14 020.3 4. April 1997 (04.04.97) DE Mit internationalem Recherchenbericht. 198 09 033.1 4. März 1998 (04.03.98) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIVENTO CHEMIE RHEINFELDEN GMBH [DE/DE]; Friedrichstrasse 48, D-79618 Rheinfelden (DE). OBERLAND GLAS AG [DE/DE]; Oberlandstrasse 15, D-88410 Bad Wurzach (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): JENKNER, Peter [AT/DE]; Friedrich-Ebert-Strasse 8/22, D-79618 Rheinfelden (DE). LOMÖLDER, Rainer [DE/DE]; Gigasstrasse 40b, D-48158 Münster (DE). SPEIER, Peter [DE/DE]; Hammkamp 13, D-45768 Marl (DE). STÄBLER, Elmar [DE/DE]; Ravensburger Strasse 52, D-88410 Bad Wurzach (DE), FICKLER, Alois [DE/DE]; Weilbach, D-87772 Pfaffenhausen (DE). BUCHMAYER, Gerd [DE/DE]; Espenweg 26, D-88410 Bad Wurzach (DE).

- (54) Title: PROCESS FOR MANUFACTURING SURFACE-SEALED HOLLOW GLASS CONTAINERS
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG OBERFLÄCHENVERSIEGELTER HOHLGLASBEHÄLTER

(57) Abstract

A process for manufacturing surface-sealed hollow glass containers is characterised in that during the manufacturing process the hollow glass containers are coated with a water-based, silane-containing cold treatment product at the outlet area of the cooling furnace arranged after a machine for manufacturing hollow glass containers, and in that a second layer of a water-based cold treatment product which contains the following components is applied on said first layer: (I) a water-based organopolysiloxane-containing composition produced from alkoxysilanes bearing a functional group and alkoxysilanes selected among trialkoxysilanes, dialkoxysilanes and tetra-alkoxysilanes; and (II) a silicium-free component selected among waxes, partial fatty acid esters, fatty acids and/or surfactants. The thus produced hollow

(57) Zusammenfassung

Ein Verfahren zur Herstellung oberflächenversiegelter Hohlglasbehälter ist dadurch gekennzeichnet, daß im Herstellungsprozeß im Bereich des Austritts des Kühlofens, der einer Maschine zur Herstellung von Hohlglasbehältern nachgeordnet ist, eine Beschichtung der Hohlglasbehälter mittels eines wasserbasierenden Kaltendvergütungsmittels erfolgt, das ein Silan enthält, wobei auf diese erste Schicht anschließend eine zweite Schicht eines wasserbasierenden Kaltendvergütungsmittels aufgebracht wird, das folgende Komponenten enthält: I) eine wasserbasierende organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung, hergestellt aus Alkoxysilanen, die eine funktionelle Gruppe tragen, und Alkoxysilanen, die ausgewählt sind aus Trialkoxysilanen, Dialkoxysilanen und Tetraalkoxysilanen, und II) eine siliciumfreie Komponente, ausgewählt aus einem Wachs, einem partiellen Fettsäureester, einer Fettsäure und/oder einem Tensid. Die so hergestellten Hohlglasbehälter

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

Verfahren zur Herstellung oberflächenversiegelter Hohlglasbehälter

5

10

20

25

30

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung oberflächenversiegelter Hohlglasbehälter mit Hilfe spezieller Kaltendvergütungsmittel.

Es ist bekannt, im Herstellungsprozeß der Hohlglasbehälter diese einer Oberflächenbehandlung zu unterziehen, mit der äußere Schäden, wie Mikrorisse, überdeckt und weitere Schäden minimiert werden sollen. So wird bereits unmittelbar nach der Produktionsmaschine die sogenannte Heißendvergütung auf die 500 bis 550 °C heiße Glasoberfläche als dünne Schicht aufgebracht. Hierbei handelt es sich insbesondere um Titan- und Zinnchloride. Diese erzeugen auf den Glasoberflächen eine Titan- oder Zinndioxidschicht, wobei das freiwerdende Chlor in das Abgas übergeht. Die Aufbringung des Heißendvergütungsmittels erfolgt durch Bedampfung oder Sprühzerstäubung.

Nach der Heißendvergütung durchlaufen die Hohlglasbehälter einen Kühlofen, in dem sie zur Vermeidung von schädlichen Spannungen langsam abgekühlt werden.

Am sogenannten Austragsende des Kühlofens werden die zuvor heißendvergüteten Hohlglasbehälter entweder mittels Bedampfung oder durch Sprühzerstäubung kaltendvergütet. Dadurch entsteht die für den weiteren Ablauf in der Glashütte und im Abfüllbetrieb notwendige Glätte.

Die häufigsten Substanzen, die als Kaltendvergütungsmittel Verwendung finden, sind Tenside, Fettsäureprodukte, partielle Fettsäureester, Esterwachsemulsionen und unterschiedliche Polyethylen-Dispersionen.

Ein Beschichtungsverfahren, bei dem zuerst eine Heißendvergütung durchgeführt wird und anschließend als Kaltendvergütungsmittel ein Olefinpolymerisat, ein Polyurethan, ein Polystyrol oder ein Essigsäuresalz eines Alkylamins aufgesprüht wird, ist aus der DE-PS 12 91 448 bekannt. Die so beschichteten Flaschen genügen jedoch nicht allen Anforderungen.

Eine gewisse Verbesserung der Kratzfestigkeit wird erzielt, wenn die als Kaltendvergütungsmittel aufgesprühte Polyethylen-Dispersion zusätzlich ein Silan enthält (US-

30

PSS 3 438 801, 3 801 361, 3 873 352, 4 130 677, 4 374 879; EP-A-0 146 142). Das Eigenschaftsniveau reicht jedoch noch nicht für alle Anwendungen aus.

Eine weitere Entwicklung des Standes der Technik ging dahin, als Kaltendvergütung zuerst die Lösung oder Dispersion eines Silans und anschließend eine weitere Komponente wie z. B. eine Polyethylendispersion aufzusprühen. Hier sei auf die US-PSS 3 438 801, 4 130 677, 4 304 802, 5 567 235 (entspricht der WO-A-95/00259) sowie auf die EP-A-0 146 142 und die EP-A-0 478 154 hingewiesen.

Darüber hinaus ist es bekannt, daß eine Kaltendvergütung auch mit einem Polysiloxan durchgeführt werden kann (US-PS 4 985 286; DE-A-31 44 457).

Trotz der beschriebenen Vergütungen, die zwar eine gute Basisfestigkeit der Glasbehälter gewährleisten, nimmt diese jedoch im weiteren Produktionsprozeß und dem anschließenden Gebrauch der Behälter rapide Ursachen für ab. diesen Festigkeitsverlust Mikrobeschädigungen, die unvermeidbar während der Formgebung und dem anschließenden Heißendtransport der Glasbehälter entstehen und ie nach Beschädigungsgrad, Beschädigungsposition und Behälterbelastung als potentielle Bruchauslöser wirken können.

20 Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, derartige Mikrobeschädigungen noch im Herstellungsprozeß unschädlich zu machen.

Eine weitere Aufgabe besteht darin, die Hohlkörper bei der anschließenden Handhabung, d. h. auf dem Transportband, beim Abpacken, beim Versand und beim Befüllen, gegen mechanische Einwirkungen auf die Oberfläche unempfindlicher zu machen.

Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt ist der, daß die Hohlkörper gegenüber dem Stand der Technik eine verbesserte Dauergebrauchsfestigkeit aufweisen sollten. So sollten insbesondere Mehrwegflaschen für kohlensäurehaltige Getränke auch nach vielen Rückläufen noch eine ausreichend hohe Festigkeit und insbesondere Innendruckfestigkeit aufweisen.

Zusätzlich sollten die Hohlglasbehälter eine verbesserte chemische Resistenz aufweisen, insbesondere gegenüber Wasser und Waschlaugen.

Darüber hinaus sollten die Trocken- und die Naßkratzfestigkeit gesteigert und die Durchkratzeigenschaften verbessert werden.

Insgesamt sollten die mechanischen Eigenschaften gegenüber dem Stand der Technik so verbessert werden, daß bei gleicher Festigkeit das Behältergewicht reduziert werden kann.

Die mechanischen Eigenschaften sollten gegenüber dem Stand der Technik weiterhin so verbessert werden, daß bei gleicher Endfestigkeit auf eine Heißendvergütung verzichtet werden kann.

10

15

25

Gegenüber der üblicherweise durchgeführten Vergütung sollte eine verbesserte Etikettierung, auch mit herkömmlichen Leimen, möglich sein.

Diese Verbesserungen sollten mit einem möglichst einfachen Verfahren erzielt werden, das in üblichen Produktionsanlagen ohne nennenswerte zusätzliche Investitionskosten durchgeführt werden kann. Insbesondere sollte hierbei die Notwendigkeit eines Curingschrittes vermieden werden, da dies höhere Investitions- und Verfahrenskosten bedeuten würde.

Insgesamt sollte die erfindungsgemäße Wirkung unmittelbar nach Durchführung der Verfahrensmaßnahme eintreten, d. h. ohne nennenswerte Wartezeit, so daß die Schutzwirkung beim anschließenden Weitertransport auf dem Band ohne Verzögerung auftritt.

Zur Lösung dieser Aufgaben wird ein Verfahren zur Herstellung oberflächenversiegelter Hohlglasbehälter vorgeschlagen, bei dem im Herstellungsprozeß im Bereich des Austritts des Kühlofens, der einer Maschine zur Herstellung von Hohlglasbehältern nachgeordnet ist, eine Beschichtung der Hohlglasbehälter mittels eines wasserbasierenden Kaltendvergütungsmittels erfolgt, das ein Trialkoxysilan, ein Dialkoxysilan und/oder ein Tetraalkoxysilan beziehungsweise deren Hydrolyse- und/oder Kondensationsprodukte enthält, dadurch gekennzeichnet.

daß auf diese erste Schicht anschließend eine zweite Schicht eines wasserbasierenden Kaltendvergütungsmittels aufgebracht wird, das folgende Komponenten enthält:

I. Eine wasserbasierende organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung, hergestellt aus

a) Q Molen eine funktionelle Gruppe tragender Alkoxysilane der allgemeinen Formel A-Si(R¹)_y(OR*)_{3-y} I

und

5

15

20

25

30

- b) M Molen Alkoxysilane, ausgewählt aus
 - α) Trialkoxysilanen der allgemeinen Formel
 R²-Si(OR**)₃

II

und/oder

β) Dialkoxysilanen der allgemeinen Formel $R^3R^4Si(OR^{***})_2$

Ш

10 und/oder

γ) Tetraalkoxysilanen der allgemeinen Formel Si(OR****)₄,

IV

wobei A einen Substituenten bedeutet, der mindestens eine direkt oder über einen aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit Silicium verbundene Amino-, Alkylamino-, Dialkylamino-, Amido-, Epoxy-, Acryloxy-, Methacryloxy-, Cyano-, Isocyanato-, Ureido-, Thiocyanato-, Mercapto-, Sulfan- oder Halogengruppe besitzt, $R^1 = Methyl$, Ethyl oder A (wie vorstehend definiert), y = 0 oder 1.

- R*, R**, R*** und R**** sind unabhängig voneinander eine Alkylgruppe mit 1 bis 8 C-Atomen oder eine entsprechende Alkylgruppe, die mit einem Alkyl[(poly)ethylenglykol]-Rest substituiert ist,
- R², R³ und R⁴ sind unabhängig voneinander eine Alkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Cycloalkyl-, Cycloalkenyl- oder aromatische Gruppe mit jeweils maximal 18 C-Atomen oder eine derartige Gruppe, die teil- oder perfluoriert und/oder mit Alkyloxy- und/oder mit Aryloxygruppen substituiert ist,

im molaren Verhältnis $0 \le M/Q \le 20$,

II. Eine siliciumfreie Komponente, ausgewählt aus

- a) einem Wachs und/oder
- b) einem partiellen Fettsäureester und/oder
- c) einer Fettsäure und/oder
- d) einem Tensid;

15

20

25

30

weiterhin gekennzeichnet dadurch,

daß das wasserbasierende Kaltendvergütungsmittel, das als zweite Schicht aufgebracht wird, einen Trockensubstanzanteil von 0,1 bis 10 Gew.-% besitzt, wobei, bezogen auf Trockensubstanzen, das Gewichtsverhältnis der organopolysiloxanhaltigen Zusammensetzung I zur siliciumfreien Komponente II 0,05: 1 bis 20: 1 beträgt.

Gegenstand der Erfindung sind darüber hinaus auch die gemäß diesem Verfahren hergestellten Hohlglasbehälter.

10 Hohlglasbehälter im Sinne dieser Erfindung sind grundsätzlich jede Art von Verpackungsglas, beispielsweise Flaschen, Konservengläser, Ampullen, Tablettenröhrchen oder Flacons.

Auf die Oberflächen der frisch hergestellten Hohlglasbehälter kann, falls gewünscht, im Bereich des Eintritts des Kühlofens ein an sich bekanntes sogenanntes Heißendvergütungsmittel nach jedem Verfahren des Standes der Technik aufgebracht werden. Angesichts der erfindungsgemäß erzielten enormen Steigerung der Gebrauchsfestigkeit kann aber auch auf die Heißendvergütung verzichtet werden, was nicht nur kostengünstiger ist, sondern auch durch Emissionsreduzierung einen ökologischen Vorteil bietet. Darüber hinaus erhält man bei Fortfall der Heißendvergütung verbesserte Produktionsbedingungen bei der Glasbehälterherstellung durch zusätzlichen Freiraum, wie Verlängerung der Maschinenbandkühlung, der Seitenkühlung, besseren Zugriff, Installationsmöglichkeit für Heißendinspektionsmaschinen usw.

Als Silan der ersten Schicht kann jede Verbindung eingesetzt werden, die unter die nachfolgenden Formeln I bis IV fällt, beispielsweise jedes der weiter unten genannten Silane. Selbstverständlich können hierbei auch Mischungen verwendet werden.

Dieses Silan bzw. diese Mischung kann in wäßriger Lösung (homogen oder kolloidal) oder als Emulsion, sofern diese stabil ist, verwendet werden. Die Konzentration richtet sich nach den anwendungstechnischen Erfordernissen und ist daher keinen grundsätzlichen Beschränkungen unterworfen. Sie kann beispielsweise maximal 20%ig, maximal 15%ig, maximal 10%ig, maximal 7,5%ig, maximal 5%ig, maximal 3%ig, maximal 2%ig, maximal 1%ig oder maximal 0,8%ig sein. Der Mindestgehalt beträgt beispielsweise 0,05 %, 0,1 %, 0,2 % oder 0,3 %. Alle Prozentangaben beziehen sich hier sowie im folgenden auf Gewichtsprozente.

In einer bevorzugten Ausführungsform werden diese Silane als Hydrolyse- und/oder Kondensationsprodukt eingesetzt, besonders bevorzugt als wasserbasierende organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung, wie sie weiter unten als Komponente I der zweiten Schicht charakterisiert ist.

5

Das wasserbasierende Kaltendvergütungsmittel der ersten Schicht kann gegebenenfalls bis zu 10 Gew.-% organische Cosolventien enthalten, was jedoch weniger bevorzugt ist. Es kann darüber hinaus zusätzlich ein herkömmliches Vergütungsmittel in üblicher Menge enthalten, beispielsweise ein Wachs, einen partiellen Fettsäureester, eine Fettsäure, ein Tensid, ein Polyacrylat, ein Epoxidharz oder eine beliebige Mischung hiervon. Geeignete Wachse, partielle Fettsäureester, Fettsäuren und Tenside sind weiter unten genauer erläutert. Geeignete Obergrenzen, bezogen auf den Trockensubstanzanteil, sind beispielsweise 5 %, 4 %, 3 %, 2 %, 1 %, 0,8 %, 0,6 %, 0,5 %, 0,4 %, oder 0,3 %, während als geeignete Untergrenzen beispielsweise 0,01 %, 0,03 %, 0,05 % oder 0,1 % genannt sein sollen.

15

10

Das Kaltendvergütungsmittel der ersten Schicht wird auf die Oberfläche der Hohlglasbehälter in herkömmlicher Weise aufgebracht, wie Sprühen, Tauchen oder Aufrollen, wobei der Temperaturbereich der Glasoberfläche etwa 30 bis 150 °C, besser etwa 50 bis 130 °C, bevorzugt etwa 70 bis 110 °C und besonders bevorzugt 80 bis 100 °C beträgt. Anschließend läßt man die aufgetragene Schicht trocknen, bevor die zweite Schicht aufgetragen wird. Bei der Verfahrenstemperatur werden hierzu in der Regel etwa eine bis mehrere Sekunden benötigt.

25

20

Zum Erzielen höchster Festigkeitswerte kann die erste Schicht nach dem Trocknen zusätzlich einem Curingschritt unterworfen werden, etwa durch Erhitzen auf Temperaturen zwischen 50 und 250 °C, vorzugsweise zwischen 120 und 220 °C, wobei im unteren Temperaturbereich eine Heizdauer von mehreren Stunden nötig sein kann, während im oberen Temperaturbereich eine Heizdauer von wenigen Sekunden ausreichend ist. Um den Verfahrensablauf zu vereinfachen, wird jedoch bevorzugt ohne Curingschritt gearbeitet.

30

Auf die erste Schicht wird anschließend eine zweite Schicht aufgetragen, die im folgenden näher erläutert werden soll.

Das eine funktionelle Gruppe tragende Alkoxysilan der allgemeinen Formel

 $A-Si(R^1)_y(OR^*)_{3-y}$

I

kann beispielsweise aus folgenden Verbindungen ausgewählt werden:

3-Aminopropyl-trimethoxysilan, 3-Aminopropyl-triethoxysilan, 3-Pyrrolidinopropyl-trimethoxysilan, N-Methyl-3-aminopropyl-trimethoxysilan, 3-Aminopropyl-methyl-diethoxysilan, N-Aminoethyl-3-aminopropyl-trimethoxysilan, N-(Benzylaminoethyl)-3-aminopropyl-trimethoxysilan, p-Anilino-triethoxysilan, 4-Aminobutyl-methyl-diethoxysilan, (CH₃O)₃Si-C₃H₆-NH-C₂H₄-NH-C₂H₄-NH₂,

10 3-Glycidyloxypropyl-trimethoxysilan,

CH₂=C(CH₃)-COO-C₃H₆-Si(OCH₃)₃,

15 CH₂=CH-COO-C₃H₆-Si(OC₂H₅)₃, 3-Cyanopropyl-trimethoxysilan, 3-Cyanopropyl-triethoxysilan, 3-Isocyanatopropyl-triethoxysilan, Ureidopropyl-trimethoxysilan, 3-Mercaptopropyl-trimethoxysilan, 3-Mercaptopropyl-triethoxysilan, 3-Mercaptopropyl-methyl-dimethoxysilan, 4-Mercaptobutyl-trimethoxysilan, 6-Mercaptohexyl-trimethoxysilan, 3-Chloropropyl-trimethoxysilan und (C₂H₅O)₃Si(CH₂)₃-S₄-20 (CH₂)₃Si(OC₂H₅)₃.

Als Trialkoxysilan der allgemeinen Formel R^2 -Si(OR**)₃

П

sind beispielsweise folgende Verbindungen geeignet:

Methyltrimethoxysilan, Methyltriethoxysilan, Ethyltrimethoxysilan, Ethyltriethoxysilan, n-Propyltriethoxysilan, n-Butyltrimethoxysilan, i-Butyltrimethoxysilan, Octyltriethoxysilan, Hexadecyltrimethoxysilan, Stearyltrimethoxysilan, Cyclohexyl-trimethoxysilan,

20

25

30

8

Cyclohexenylethyl-triethoxysilan, Phenyltrimethoxysilan, Vinyltrimethoxysilan, Vinyltrimethoxysilan, Vinyltriethoxysilan, Vinyltriethoxysilan, Vinyltriethoxysilan, CF₃CH₂CH₂-Si(OCH₃)₃, CF₃CH₂CH₂-Si(OC₂H₅)₃, C₂F₅CH₂CH₂-Si(OCH₃)₃, C₄F₉CH₂CH₂-Si(OCH₃)₃, n-C₆F₁₃CH₂CH₂-Si(OC₂H₅)₃, n-C₈F₁₇CH₂CH₂-Si(OCH₃)₃ und n-C₁₀F₂₁CH₂CH₂-Si(OCH₃)₃.

Geeignete Dialkoxysilane der allgemeinen Formel R³R⁴Si(OR***),

Ш

sind beispielsweise Dimethyldimethoxysilan, Dimethyldiethoxysilan, Diethyldimethoxysilan,

10 Methyl-i-butyl-diethoxysilan, Cyclohexyl-methyl-dimethoxysilan, Diphenyldimethoxysilan,

Diphenyldiethoxysilan, Methyl-phenyl-dimethoxysilan und CF₃CH₂CH₂Si(CH₃)(OCH₃)₂.

Als Tetraalkoxysilan der allgemeinen Formel Si(OR****)4

ΙV

15 sind beispielsweise folgende Verbindungen geeignet:

Tetramethoxysilan, Tetraethoxysilan, Tetra(n-propoxy)silan, Tetra(i-propoxy)silan und Tetra(n-butoxy)silan.

Im Gemisch der Silane I bis IV sind durchschnittlich pro Siliciumatom bevorzugt mindestens 2,4 Alkoxygruppen OR*, OR**, OR*** bzw. OR****, besonders bevorzugt mindestens 2,5 Alkoxygruppen und ganz besonders bevorzugt mindestens 2,6 Alkoxygruppen enthalten. Hiermit kann gewährleistet werden, daß die entstehenden organopolysiloxanhaltigen Zusammensetzungen ausreichend wasserlöslich sind. In Abhängigkeit von den Substituenten A und R¹ bis R⁴ können jedoch auch unterhalb des bevorzugten Mindestwertes von 2,4 ausreichend wasserlösliche Systeme erhalten werden. Hier kann der Fachmann auf seine Erfahrungen zurückgreifen und geeignete Systeme gegebenenfalls durch einfache Routineversuche auffinden.

Die wasserbasierende organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung (Komponente I) kann aus den Monomeren der Formeln I bis IV durch Mischen der Silanzusammensetzung mit Wasser und Stehenlassen bei Raumtemperatur über mindestens 3 Stunden hergestellt werden. Hierbei sollten pro Mol der eingesetzten Alkoxysilane mindestens 0,5 Mol und bevorzugt mindestens 1 Mol Wasser verwendet werden. Man kann auch von vorneherein die gesamte Wassermenge, die im anwendungsfertigen Kaltendvergütungsmittel enthalten ist, zusetzen. Während der Reifezeit

15

20

25

findet eine Vorkondensation zu oligomeren Strukturen statt. Hierbei kann ohne weiteres die siliciumfreie Komponente II bereits zu Anfang zugesetzt werden.

In einer bevorzugten Ausführungsform läßt man die Mischung der Silanzusammensetzung mit

Wasser (und gegebenenfalls der Komponente II) mindestens 4 Stunden und besonders bevorzugt mindestens 6 Stunden bei Raumtemperatur (ca. 20 °C) stehen.

Bei höheren oder tieferen Temperaturen muß die Reifezeit entsprechend angepaßt werden. Hierbei kann man sich der Faustregel bedienen, daß eine Temperaturerhöhung um 10 °C in etwa eine Verdoppelung der Reaktionsgeschwindigkeit mit sich bringt.

Die wasserbasierende organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung kann aber auch hergestellt werden durch Versetzen der Silanzusammensetzung gemäß den allgemeinen Formeln I bis IV mit 0,5 bis 30 Molen Wasser pro Mol der eingesetzten Alkoxysilane und Entfernen des bei der Umsetzung entstandenen Alkohols durch Destillation. Geeignete Verfahren sowie einige der bei der Reaktion entstehenden oligomeren Strukturen sind in der DE-OS 44 43 824 und der DE-OS 44 43 825 offenbart, auf die hier ausdrücklich Bezug genommen wird.

Die entstandene Zusammensetzung kann homogen oder kolloidal sein. Auch eine Emulsion kann erfindungsgemäß verwendet werden, sofern diese stabil ist. Die einzige Grundvoraussetzung, die erfüllt sein muß, ist die, daß während der Gebrauchsdauer keine Ausfällungen entstehen.

Bevorzugt stehen die Alkoxysilane der Formeln II bis IV und die funktionellen Alkoxysilane der Formel I miteinander im Verhältnis $0 \le M/Q \le 12$, besonders bevorzugt im Verhältnis $0,02 \le M/Q \le 7$ und ganz besonders bevorzugt im Verhältnis $0,1 \le M/Q \le 4$.

Die siliciumfreie Komponente (Komponente II) wirkt als Synergist zur Erzielung besonders hoher Festigkeitswerte.

Orundsätzlich kann hierbei jedes in Wasser dispergierbare Wachs verwendet werden

Natürliche Wachse und synthetische Wachse sind gleichermaßen geeignet. Als natürliche Wachse

können sowohl rezente Wachse wie z. B. Bienenwachs, Carnaubawachs oder Candelillawachs als auch fossile Wachse wie z. B. Montanwachs oder dessen Derivate oder Petroleumwachse (sowohl Paraffinwachse als auch Mikrowachse) verwendet werden.

Geeignete synthetische Wachse sind z. B. Fischer-Tropsch-Wachse, Polyolefinwachse wie Polyethylenwachs, Polypropylenwachs, Polyisobutylenwachs, ferner Esterwachs (z. B. Stearinsäureester von Ethylenglykol, Diethylenglykol, Polyethylenglykol, 1.4-Butandiol oder Glycerintristearat), Amidwachse (z. B. N, N'-Distearoylethylendiamin), Polyethylenglykolwachs und Polypropylenglykolwachs.

10

30

Unpolare Wachse wie Petroleumwachse, Fischer-Tropsch-Wachse und Polyolefinwachse können zum Zweck besserer Dispergierbarkeit in oxidierter Form eingesetzt werden. Derartige Wachsoxidate sind seit langem Stand der Technik.

15 Selbstverständlich können auch Mischungen verschiedener Wachse verwendet werden.

Hinsichtlich genauerer Einzelheiten sei auf Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Vol. A 28, pp. 103 - 163, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1996, verwiesen.

Bevorzugt wird im Rahmen der Erfindung ein Polyethylenwachs (im folgenden als "Polyethylen" bezeichnet) eingesetzt. Das verwendete Polyethylen hat im allgemeinen ein zahlenmittleres Molekulargewicht M_n im Bereich von 400 bis 20000. Bevorzugt wird ein Polyethylen mit einem M_n im Bereich von 500 bis 15000 und besonders bevorzugt mit einem M_n im Bereich von 1000 bis 8000 eingesetzt. Das Polyethylen kann durch thermischen und ggf. radikalischen Abbau von höhermolekularem Polyethylen oder auch durch Polymerisation von Ethylen, entweder radikalisch oder mittels eines Übergangsmetallkatalysators, hergestellt werden.

Das Polyethylen kann in gewissem Ausmaß Verzweigungen besitzen, die auch im Falle von Kurzkettenverzweigung durch die Mitverwendung von olefinischen Comonomeren wie Propen, Buten-(1) oder Hexen-(1) hervorgerufen sein können.

Um eine Dispersion herzustellen, die für die Kaltendvergütung geeignet ist, geht man üblicherweise von anoxidiertem Polyethylen aus, welches ggf. zusätzlich verestert und/oder verseift

wurde. Hiervon ist eine Vielzahl von Typen im Handel erhältlich.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Copolymerisate einzusetzen, die aus mehr als 50 Mol-% Ethylen und weniger als 50 Mol-% eines polaren Monomeren aufgebaut sind, beispielsweise Ethylen-Vinylacetat-Copolymerwachse oder Copolymerisate aus Ethylen und Acrylsäure.

Eine weitere Möglichkeit zur Herstellung von dispergierfähigem Polyethylen besteht darin, Polyethylen in der Schmelze mit einem ungesättigten polaren Monomeren zu pfropfen, beispielsweise mit Maleinsäureanhydrid. Hierzu ist im allgemeinen die Zugabe eines Radikalstarters sinnvoll.

Aus dem so modifizierten Polyethylen kann, ggf. nach weiterer Modifizierung, nach üblichen Methoden eine nichtionogene, anionogene oder kationogene Dispersion hergestellt werden, wobei normalerweise Tenside als Emulgatoren zugesetzt werden.

15

10

Der als Komponente II verwendete partielle Fettsäureester kann jeder Typ sein, der üblicherweise für die Kaltendvergütung eingesetzt wird. Als Beispiele seien Glycerinmonoacetat, Glycerinmonostearat, Glycerindistearat sowie gemischte partielle Ester von Mannit mit Stearinsäure und Palmitinsäure genannt.

20

Geeignete als Komponente II verwendete Fettsäuren haben die Struktur R-COOH, wobei R ein Rest mit 10 bis 22 C-Atomen ist und geradkettig oder verzweigt, gesättigt oder ungesättigt sein kann. Als Beispiele seien Ölsäure, Stearinsäure, Palmitinsäure und Laurylsäure genannt.

Als Komponente II geeignete Tenside können anionisch, kationisch oder nichtionisch sein. Als 25 anionische Tenside finden beispielsweise Alkalisalze oder Ammoniumsalze von Fettsäuren Verwendung, die mindestens ca. 10 C-Atome enthalten und gesättigt oder ungesättigt sein können. Als Ammoniumsalze sind hierbei Morpholiniumsalze sowie Mono-, Di- oder Triethanolammoniumsalze besonders geeignet. Wegen der lebensmittelrechtlichen Unbedenklichkeit, der guten biologischen Abbaubarkeit sowie der guten anwendungstechnischen 30 Eigenschaften wird insbesondere Kaliumoleat verwendet. Andere geeignete anionische Tenside sind beispielsweise Alkalimetallsalze der Sulfatester von C8- bis C10-Fettalkoholen oder Alkalimetallsalze der Sulfonsäuren von aliphatischen C₁₂- bis C₂₀-Kohlenwasserstoffen.

Als kationische Tenside können beispielsweise Verbindungen des Typs (RNH₃)[†]CH₃COO oder (RNH₃)[†]Cl^{*} eingesetzt werden, wobei R ein Kohlenwasserstoffrest mit 8 bis 20 C-Atomen ist. Andere geeignete Ammoniumsalze sind beispielsweise Acetate oder Chloride von [RN(CH₃)₃][†] oder [R₂N(CH₃)₂][†], wobei R ebenfalls ein C₈- bis C₂₀-Alkyl- oder Aralkylrest ist.

5

10

15

Nichtionische Tenside sind beispielsweise Polyoxyethylenglycerinfettsäureester, Alkylphenolethoxylate mit 5 bis 30, insbesondere mit 6 bis 12 Ethylenoxidgruppen, beispielsweise Octylphenoxy-polyethoxyethanol, Veresterungsprodukte von Fettsäuren, die 7 bis 22 C-Atome enthalten, mit Polyethylenglykol, z. B. von Stearinsäure oder Ölsäure mit PEG-40, Addukte von Ethylenoxid und C₈- bis C₂₀-Alkoholen oder Addukte von Ethylenoxid mit C₈- bis C₂₀-Alkylaminen.

Grundsätzlich kann auch jedes andere, hier nicht aufgeführte Tensid verwendet werden. Einschränkungen bestehen nur insofern, als das Tensid physiologisch möglichst unbedenklich sowie einigermaßen biologisch abbaubar sein sollte.

Selbstverständlich kann die Komponente II auch eine Mischung verschiedener Substanzen sein, etwa von Wachs und Tensid, Wachs, Fettsäure und Tensid, partiellem Fettsäureester und Fettsäure oder iede beliebige andere Kombination.

20

25

Das erfindungsgemäß verwendete Beschichtungsmittel ist ein verdünntes wäßriges System mit einem Trockensubstanzanteil von vorzugsweise 0,1 - 8 Gew.-%, besser von 0,1 - 6 Gew.-%, besonders bevorzugt von 0,2 - 5 Gew.-% und insbesondere von 0,5 - 3 Gew.-%. Das wäßrige System kann gegebenenfalls bis zu 10 Gew.-% organische Cosolventien enthalten, was jedoch weniger bevorzugt ist. Das Gewichtsverhältnis der Trockensubstanzen der organopolysiloxanhaltigen Zusammensetzung (Komponente I) zur siliciumfreien Komponente II beträgt hierbei 0,05 : 1 bis 20 : 1, bevorzugt 0,05 : 1 bis 5 : 1 und besonders bevorzugt 0,1 : 1 bis 2 : 1.

30]

Darüber hinaus wird bevorzugt, daß die organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung im gebrauchsfertigen Beschichtungsmittel als Trockensubstanz maximal zu 5 Gew.-%, besser maximal zu 3 Gew.-%, bevorzugt zu 0,03 bis 2 Gew.-%, besonders bevorzugt zu 0,05 bis 1 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt zu 0,1 bis weniger als 1 Gew.-% enthalten ist. Für die

übliche Praxis sind Konzentrationen von maximal 0,8 Gew.-% an Komponente I meist vollkommen ausreichend.

Unter der Trockensubstanz der wasserbasierenden, polysiloxanhaltigen Zusammensetzung wird definitionsgemäß der nach Lagerung einer definierten Menge (ca. 1 g) in einer Einwegschale für 1 h bei 125 °C im Trockenschrank verbleibende, feste Anteil verstanden. Zur gravimetrischen Analyse wird die Einwegschale nach Beendigung des Trockenvorganges 20 Minuten in einem Exsikkator auf Raumtemperatur abgekühlt und auf einer Analysenwaage auf 1 mg genau zurückgewogen.

10

Die wäßrige Zusammensetzung, die die Komponenten I und II enthält, kann wahlweise gleich in gebrauchsfertiger Konzentration hergestellt werden oder auch zunächst als Konzentrat, das dann vor der Verwendung mit Wasser verdünnt wird.

- Die Schicht des Kaltendvergütungsmittels wird auf die Oberfläche der Hohlglasbehälter in herkömmlicher Weise aufgebracht, wie Sprühen, Tauchen oder Aufrollen. Die Auftragung des Kaltendvergütungsmittels erfolgt im Temperaturbereich der Glasoberflächen von etwa 30 bis 150 °C, bevorzugt von etwa 70 bis 110 °C und besonders bevorzugt von 80 bis 100 °C.
- Die behandelten Hohlglasbehälter sind sofort nach der Behandlung gegen mechanische Beschädigung geschützt, so daß sie unmittelbar weitertransportiert werden können, ohne durch Stoß oder Drängeldruck in Mitleidenschaft gezogen zu werden.
- Die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erzielten Vorteile sind direkt mit der Morphologie der beiden Schichten verknüpft. Mit Hilfe analytischer Methoden läßt sich über die Schichtdicke hinweg ein Verteilungsprofil der verschiedenen Elemente (d. h. Si, C, O und ggf. N) bestimmen, das typisch für das Verfahren ist. Die erfindungsgemäß erhaltenen Hohlglasbehälter unterscheiden sich somit in diesem Punkt strukturell von den Hohlglasbehältern des Standes der Technik.

Die Erfindung soll im folgenden anhand von Beispielen erläutert werden.

Beispiel 1:

5

20

30

Dieses Beispiel erläutert die Behandlung von heißendvergüteten (TiCl₄) 0,5 ltr NRW-Bierflaschen mit einer festigkeitssteigernden Lösung aus Silan und Wasser und dem anschließenden Auftrag einer silanmodifizierten Polyethylendispersion zur Erzielung einer für das Flaschenhandling im Produktionsbetrieb und beim Abfüller notwendigen Glätte.

a) Für die 1. Schicht verwendete Lösung:

1580 g Wasser (87,8 mol) werden in einem beheizbaren Rührreaktor (Innenthermometer, Dosiervorrichtung über Tauchrohr, Destilliervorrichtung, Anschluß an Vakuumpumpe) vorgelegt und langsam 540 g 3-Aminopropyltriethoxysilan (2,4 mol) zudosiert, so daß die Temperatur 50 °C nicht überschreitet. Diese Reaktion ist schwach exotherm. Danach thermostatisiert man auf 50 °C und rührt noch weitere 6 Stunden. Nach dieser Zeit ist das Silan vollständig zum entsprechenden Silanol hydrolysiert und in der gebildeten EtOH/H₂O-Mischung gelöst. Danach wird der Hydrolysealkohol bei einem Druck von 100 - 70 mbar und einer Sumpstemperatur von max. 50 °C abdestilliert.

Wenn die Kopftemperatur ca. 48 °C beträgt und das Kopfprodukt nur noch H₂O enthält, wird die Destillation beendet und das Produkt durch Zugabe von H₂O auf ein Gewicht von 1980 g eingestellt.

5 Gew.-Teile dieser Lösung werden mit 95 Gew.-Teilen Wasser gemischt. Diese Mischung kann nun direkt verwendet werden.

25 b) Für die 2. Schicht verwendete Mischung:

2,0 Gew.-Teile einer Polyethylendispersion der Handelsbezeichnung TECOL OG 25 der Fa. Trüb Chemie, Ramsen, Schweiz (Feststoffgehalt 25 %; anionisches Emulgatorsystem) wird mit 97,5 Gew.-Teilen Wasser versetzt. Anschließend werden 0,5 Gew.-Teile 3-Aminopropyltriethoxysilan eingemischt, worauf man 6 Stunden bei Raumtemperatur stehen läßt. Die Mischung ist nun einsatzbereit.

c) Zum Vergleich:

WO 98/45217

Standardkaltendvergütung gemäß dem Stand der Technik mit einer Mischung aus 2,0 Gew.-Teilen TECOL OG 25 der Fa. Trüb Chemie, Ramsen, Schweiz und 98,0 Gew.-Teilen Wasser.

Die Applikation der festigkeitssteigernden Silanlösung erfolgt bei ca. 80 °C Flaschentemperatur, der anschließende Auftrag der silanmodifizierten Polyethylendispersion bei ca. 50 °C. Die Beschichtung erfolgt mit Hilfe eines modifizierten Sprühverfahrens. Für die Versuchsreihen werden jeweils die Innendruckfestigkeiten einer Formennummer am Kühlofenaustrag, nach 1 min und nach 5 min Liniensimulator ermittelt und mit den Innendruckfestigkeiten standardvergüteter Flaschen bzw. Flaschen mit silanmodifizierter Polyethylendispersion verglichen. Tabelle 1 zeigt die ermittelten Innendruckfestigkeiten mit dazugehörigen Standardabweichungen, die Fig. 1 stellt die Ergebnisse als Häufigkeitsverteilung dar. In dieser graphischen Darstellung wird deutlich, daß neben der Erhöhung der Innendruckfestigkeit auch eine Vergleichmäßigung der Einzelwerte mit enger Häufigkeitsverteilung erzielt wird. Ausreißer zu niedrigen Festigkeiten werden weitestgehend vermieden.

Tabelle 1

Kühlofen	HV/KV	HV/SPL	HV/SL/SPL
Mittelwert [bar]	47,55	51,39	50,81
Standardabweichung [bar]	10,14	8,60	7,72
1 min Liniensimulator	HV/KV	HV/SPL	HV/SL/SPL
Mittelwert [bar]	25,10	27,67	28,51
Standardabweichung [bar]	2,92	2,74	3,52
5 min Liniensimulator	HV/KV	HV/SPL	HV/SL/SPL
Mittelwert [bar]	21,66	25,22	22,68
Standardabweichung [bar]	2,25	2,42	1,79

20

HV: Heißendvergütung (TiCL)

KV: Kaltendvergütung mit der Mischung aus c)

SL: Silanbasierende Lösung aus a)

SPL: Silanmodifizierte Polyethylendispersion aus b)

Beispiel 2:

Dieses Beispiel erläutert die Behandlung von heißendvergüteten (TiCl₄) 0,5 ltr Einweg-Bierflaschen mit einer festigkeitssteigernden Lösung aus Silan und Wasser und dem anschließenden Auftrag einer silanmodifizierten Polyethylendispersion zur Erzielung einer für das Flaschenhandling im Produktionsbetrieb und beim Abfüller notwendigen Glätte.

- a) Für die 1. Schicht verwendete Lösung:
- 5,0 Gew.-Teile 3-Aminopropyltriethoxysilan und 95,0 Gew.-Teile Wasser werden gemischt, worauf man 6 Stunden bei Raumtemperatur stehen läßt. Die Mischung ist nun einsatzbereit.
 - b) Für die 2. Schicht verwendete Mischung:
 Analog zu Beispiel 1 b), jedoch mit 1,5 Gew.-Teilen TECOL OG 25, 98 Gew.-Teilen Wasser und 0,5 Gew.-Teilen 3-Aminopropyltriethoxysilan.

c) Zum Vergleich:

Standardkaltendvergutung analog zu Beispiel 1 c), jedoch mit 1,5 Gew.-Teilen TECOL OG 25 in 98,5 Gew.-Teilen Wasser.

20

15

Die Applikation der festigkeitssteigernden Silanlösung erfolgt bei ca. 83 °C Flaschentemperatur, der anschließende Auftrag der silanmodifizierten Polyethylendispersion bei ca. 60 °C. Die Beschichtung erfolgt mit Hilfe eines modifizierten Sprühverfahrens. Für die Versuchsreihen werden jeweils die Innendruckfestigkeiten einer Formennummer am Kühlofenaustrag, nach 1 min, nach 5 min und nach 10 min Liniensimulator ermittelt und mit den Innendruckfestigkeiten standardvergüteter Flaschen verglichen. Tabelle 2 zeigt die ermittelten Innendruckfestigkeiten mit dazugehörigen Standardabweichungen.

Tabelle 2

30

25

Kühlofen	HV/KV	HV/SL/SPL
Mittelwert [bar]	41,66	44,87
Standardabweichung [bar]	9,14	7,19

1 min Liniensimulator	HV/KV	HV/SL/SPL
Mittelwert [bar]	18,52	31,15
Standardabweichung [bar]	2,50	6,58
5 min Liniensimulator	HV/KV	HV/SL/SPL
Mittelwert [bar]	12,47	23,64
Standardabweichung [bar]	1,69	3,95
10 min Liniensimulator	HV/KV	HV/SL/SPL
Mittelwert [bar]	13,05	17,94
Standardabweichung [bar]	1,42	2,66

HV: Heißendvergütung (TiCl4)

KV: Kaltendvergütung mit der Mischung aus c)

SL: Silanbasierende Lösung aus a)

SPL: Silanmodifizierte Polyethylendispersion aus b)

Beispiel 3:

5

10

15

Die folgende Rezeptur führt zu einer organopolysiloxanhaltigen Zusammensetzung, die sich für die Herstellung eines Kaltendvergütungsmittels für die erste Schicht und/oder für die zweite Schicht eignet.

Zu einer vorgelegten Mischung von 265,2 g 3-Aminopropyltriethoxysilan (1,2 mol), 88,8 g Propylmethyldimethoxysilan (0,6 mol) und 98,4 g Propyltrimethoxysilan (0,6 mol) werden innerhalb von 10 Minuten 86,4 g Wasser zudosiert. Dabei steigt die Temperatur von 25 °C auf 50 °C. Das Reaktionsgemisch wird 2 Stunden bei 60 °C gerührt; danach werden 136 g des entstandenen Hydrolysealkohols bei 250 mbar und 45 °C abdestilliert. Anschließend wird eine Mischung aus 274 g Wasser und 72,3 g 84 gew.-%iger wäßriger Ameisensäure innerhalb von 15 Minuten zudosiert; hierbei steigt die Temperatur von 45 °C auf 55 °C. Dann wird innerhalb von ca. 4 Stunden ein Ethanol/Methanol/Wasser-Gemisch abdestilliert (200 - 133 mbar; 50 °C) und gleichzeitig durch Wasser ersetzt, so daß die Konzentration der Lösung konstant bleibt. Wenn die Kopftemperatur ca. 50 °C beträgt und das Kopfprodukt nur noch Wasser enthält, wird die Destillation beendet; das Produkt wird dann mit Wasser auf ein Gewicht von 2262 g eingestellt.

Hiermit werden die gleichen guten Ergebnisse wie in den Beispielen 1 und 2 erhalten.

Beispiel 4:

10

15

20

25

WO 98/45217

Auch mit folgender Rezeptur wird eine organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung erhalten, die sich für die Herstellung eines Kaltendvergütungsmittels für die erste Schicht und/oder für die zweite Schicht eignet, wobei die gleichen guten Ergebnisse wie in den vorherigen Beispielen erhalten werden.

304,3 g 3-Aminopropyltriethoxysilan (1,376 mol) werden zusammen mit 101,1 g Methyltriethoxysilan (0,568 mol) in einem heizbaren Rührreaktor (Innenthermometer, Dosiervorrichtung über Tauchrohr, Destilliervorrichtung, Anschluß an Vakuumpumpe) vorgelegt. Anschließend werden 608,5 g H₂O (33,8 mol), davon die ersten 50 g sehr langsam (exotherme Hydrolyse), eindosiert, so daß eine Temperatur von 50 - 55 °C erreicht wird. Zum Ende der Hydrolysereaktion sinkt die Temperatur; durch Einstellen der Heizung ist möglichst rasch wieder auf 55 °C zu thermostatisieren. Es wird noch 2 Stunden gerührt und danach das entstandene EtOH bei einem Vakuum von 135 mbar abdestilliert. Dabei darf eine Sumpstemperatur von 75 °C nicht überschritten werden. Nach Abnahme von ca. 50 g Destillat ergänzt man mit 50 g H₂O. Bei 100 g Abnahme wird eine Destillatsprobe genommen und GCanalytisch untersucht. Aus der GC-Verteilung von H2O und EtOH sowie aus dem abgenommenen Volumen wird die zu ergänzende Menge an H2O bestimmt. Nach jeder weiteren Abnahme von 100 g Destillat wird eine Probenanalyse vorgenommen, das fehlende Volumen mit H₂O ergänzt und die abdestillierte Menge an EtOH bestimmt. Das Ende der Destillation bei 75 °C Sumpstemperatur ist zugleich das Ende der Reaktion [Abnahmemengen: ca. 265 g EtOH (5,8 mol) sowie ca. 95 g H₂O (5,3 mol); zur Ergänzung benötigtes H₂O: ca. 350 g (19,4 mol)]. Der verbliebene Sumpf wird durch weitere Zugabe von H₂O auf die ursprünglich vor der Destillation vorhandene Masse eingestellt.

Beispiel 5:

Auch mit folgender Rezeptur wird eine organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung erhalten, die sich für die Herstellung eines Kaltendvergütungsmittels für die erste Schicht und/oder für die zweite Schicht eignet, wobei die gleichen guten Ergebnisse wie in den vorherigen Beispielen erhalten werden.

708 g 3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan (3,0 mol) werden in einem beheizbaren Rührreaktor (Innenthermometer, Dosiervorrichtung über Tauchrohr, Destilliervorrichtung, Anschluß an Vakuumpumpe) vorgelegt. 162 H_2O (9,0 mol; 3,0 mol/mol 3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan) und 3,5 g HCOOH (85%ig) werden gemischt und innerhalb von 20 min zugegeben. Dabei steigt die Temperatur von 20 °C auf 35 °C an. Das Reaktionsgemisch wird 2 Stunden bei 60 °C gerührt. Danach wird der Hydrolysealkohol bei einem Druck von 300 - 133 mbar und einer Sumpstemperatur von 40 - 50 °C abdestilliert und durch H₂O [(ca. 500 g (27,8 mol)] ersetzt.

Wenn die Kopftemperatur ca. 50 °C beträgt und das Kopfprodukt nur noch H₂O enthält, wird die Destillation beendet und das Produkt mit H₂O [ca. 825 g (45,8 mol)] auf ein Gewicht von 1770 g eingestellt.

Patentansprüche:

5

15

25

30

- 1. Verfahren zur Herstellung oberflächenversiegelter Hohlglasbehälter, wobei im Herstellungsprozeß im Bereich des Austritts des Kühlofens, der einer Maschine zur Herstellung von Hohlglasbehältern nachgeordnet ist, eine Beschichtung der Hohlglasbehälter mittels eines wasserbasierenden Kaltendvergütungsmittels erfolgt, das ein Trialkoxysilan, ein Dialkoxysilan und/oder ein Tetraalkoxysilan beziehungsweise deren Hydrolyse- und/oder Kondensationsprodukte enthält, dadurch gekennzeichnet,
- daß auf diese erste Schicht anschließend eine zweite Schicht eines wasserbasierenden Kaltendvergütungsmittels aufgebracht wird, das folgende Komponenten enthält:
 - I. Eine wasserbasierende organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung, hergestellt aus
 - a) Q Molen eine funktionelle Gruppe tragender Alkoxysilane der allgemeinen Formel $A-Si(R^1)_y(OR^*)_{3-y}$ I

und

- b) M Molen Alkoxysilane, ausgewählt aus
 - α) Trialkoxysilanen der allgemeinen Formel R²-Si(OR**)₃

II

20 und/oder

β) Dialkoxysilanen der allgemeinen Formel $R^3R^4Si(OR^{***})_2 \hspace{1.5cm} III$ und/oder

γ) Tetraalkoxysilanen der allgemeinen Formel

ΙV

Si(OR****)₄,

wobei A einen Substituenten bedeutet, der mindestens eine direkt oder über einen aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit Silicium verbundene Amino-, Alkylamino-, Dialkylamino-, Amido-, Epoxy-, Acryloxy-, Methacryloxy-, Cyano-, Isocyanato-, Ureido-, Thiocyanato-, Mercapto-, Sulfan- oder Halogengruppe besitzt, R^1 = Methyl, Ethyl oder A (wie vorstehend definiert),

y = 0 oder 1,

R*, R**, R*** und R**** sind unabhängig voneinander eine Alkylgruppe mit 1 bis 8 C-Atomen oder eine entsprechende Alkylgruppe, die mit einem Alkyl[(poly)ethylenglykol]-Rest substituiert ist,

R², R³ und R⁴ sind unabhängig voneinander eine Alkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Cycloalkyl-, Cycloalkenyl- oder aromatische Gruppe mit jeweils maximal 18 C-Atomen oder eine derartige Gruppe, die teil- oder perfluoriert und/oder mit Alkyloxy- und/oder mit Aryloxygruppen substituiert ist,

im molaren Verhältnis $0 \le M/Q \le 20$,

- II. Eine siliciumfreie Komponente, ausgewählt aus
 - a) einem Wachs und/oder
 - b) einem partiellen Fettsäureester und/oder
 - c) einer Fettsäure und/oder
 - d) einem Tensid:
- weiterhin gekennzeichnet dadurch,
 daß das wasserbasierende Kaltendvergütungsmittel einen Trockensubstanzanteil von 0,1 bis
 Gew.-% besitzt, wobei, bezogen auf Trockensubstanzen, das Gewichtsverhältnis der organopolysiloxanhaltigen Zusammensetzung (Komponente I) zur siliciumfreien Komponente II 0,05: 1 bis 20: 1 beträgt.

20

5

10

Verfahren gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß im Gemisch der Silane I bis IV durchschnittlich mindestens 2,4 Alkoxygruppen OR*,
OR**, OR*** bzw. OR**** pro Siliciumatom enthalten sind.

25

30

- 3. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die wasserbasierende organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung hergestellt wird durch Mischen der Silanzusammensetzung gemäß den allgemeinen Formeln I bis IV mit Wasser und Stehenlassen bei Raumtemperatur über mindestens 3 Stunden.
- 4. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet,

daß die wasserbasierende organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung hergestellt wird durch Versetzen der Silanzusammensetzung gemäß den allgemeinen Formeln I bis IV mit 0,5 bis 30 Molen Wasser pro Mol der eingesetzten Alkoxysilane und Entfernen des bei der Umsetzung entstandenen Alkohols durch Destillation.

5

 Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Alkoxysilane der Formeln II bis IV und die funktionellen Alkoxysilane der Formel I

miteinander im Verhältnis $0 \le M/Q \le 12$ stehen.

10

 Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Alkoxysilane der Formeln II bis IV und die funktionellen Alkoxysilane der Formel I miteinander im Verhältnis 0,02 ≤ M/Q ≤ 7 stehen.

15

 Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Alkoxysilane der Formeln II bis IV und die funktionellen Alkoxysilane der Formel I miteinander im Verhältnis 0,1 ≤ M/Q ≤ 4 stehen.

20

8. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberflächen der frisch hergestellten Hohlglasbehälter mit einer Heißendvergütung versehen sind.

25

- Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Wachs als wäßrige Dispersion eingesetzt wird.
- 30 10. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die verwendeten Beschichtungsmittel bis zu 10 Gew.-% organische Cosolventien enthalten.

WO 98/45217 PCT/EP98/01838

23

11. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

daß das für die zweite Schicht verwendete Beschichtungsmittel ein wäßriges System mit einem Trockensubstanzanteil von 0,1 bis 8 Gew.-% ist.

5

12. Verfahren gemäß Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,

daß der Trockensubstanzanteil 0,2 bis 5 Gew.-% beträgt.

13. Verfahren gemäß Anspruch 11, 10

dadurch gekennzeichnet,

daß der Trockensubstanzanteil 0,5 bis 3 Gew.-% beträgt.

- 14. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
- 15 dadurch gekennzeichnet,

daß, bezogen auf Trockensubstanzen, das Gewichtsverhältnis der organopolysiloxanhaltigen

Zusammensetzung I zur siliciumfreien Komponente II 0,05:1 bis 5:1 beträgt.

- 15. Verfahren gemäß Anspruch 14,
- 20 dadurch gekennzeichnet,

daß das Gewichtsverhältnis 0,1:1 bis 2:1 beträgt.

16. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

daß die organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung im Beschichtungsmittel, das für die 25 zweite Schicht verwendet wird, zu maximal 5 Gew.-% enthalten ist.

17. Verfahren gemäß Anspruch 16,

dadurch gekennzeichnet,

daß die organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung im Beschichtungsmittel zu 0,03 bis 2 30 Gew.-% enthalten ist.

18. Verfahren gemäß Anspruch 17,

WO 98/45217 PCT/EP98/01838

dadurch gekennzeichnet,

daß die organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung im Beschichtungsmittel zu 0,05 bis 1 Gew.-% enthalten ist.

5 19. Verfahren gemäß Anspruch 18,

dadurch gekennzeichnet,

daß die organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung im Beschichtungsmittel zu 0,1 bis weniger als 1 Gew.-% enthalten ist.

10 20. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Temperatur der Glasoberfläche beim Auftragen der Kaltendvergütungsmittel im Bereich von 30 bis 150 °C liegt.

15 21. Verfahren gemäß Anspruch 20,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Temperatur der Glasoberfläche im Bereich von 70 bis 110 °C liegt.

22. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,

20 dadurch gekennzeichnet,

daß das Kaltendvergütungsmittel, das für die erste Schicht verwendet wird, ebenfalls eine wasserbasierende organopolysiloxanhaltige Zusammensetzung enthält, wie sie durch einen der Ansprüche 1 bis 7 charakterisiert ist.

23. Hohlglasbehälter, hergestellt gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

iational Application No PCT/EP 98/01838

A. CLAS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER		PC1/EP 98/01838
IPC 6	C03C17/34 C03C17/42		
According	to International Patent Classification (IDC)		
B. FIELD:	to International Patent Classification (IPC) or to both nation S SEARCHED	al classification and IPC	•
Minimum o	documentation searched (classification system followed by	place if ionation	
IPC 6	CO3C	cassification symbols)	
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the ex	tent that such documents are includ	ed in the fields searched
Electronic o	data base consulted during the international search (name o	of data hase and	
	out (hang)	or cala base and, where practical, so	earch terms used)
C DOOLLY			
Category *	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
	Citation of document, with indication, where appropriate,	of the relevant passages	Relevant to claim No.
Α	EP 0 513 690 A (ASAHI GLASS	CO 1 TD) 10	
	Movember 1992	CO LID) 19	1-23
	see claims		
A	EP 0 437 902 A (TORAY INDUST)	RIFS) 24 July	
	1991 see claims		1-23
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		1 22
	vol. 011, no. 381 (C-464), 12	2 December	1-23
1	& JP 62 153147 A (TORAY IND	INC.) 8 July	
	1987, see abstract		
١	EP 0 011 519 A (DUCO SA ;EMBA	LLAGE STE GLE	1-23
	POUR (FR)) 28 May 1980 see page 2, line 9 - page 4,		1 23
	page 4,	Time 13	
Further	documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family memb	ers are listed in annex.
pecial categ	gories of cited documents :		
document considere	defining the general state of the art which is not and to be of particular relevance	"T" later document published or priority date and not i	after the international filing date n conflict with the application but
earlier doc	ument but published on or after the intermedia	invention	principle or theory underlying the
document v	which may throw doubts on priority claim(s) or cited to establish the publication date of another		levance; the claimed invention ovel or cannot be considered to
document	referring to an oral disclosure use authoris	"Y" document of particular rel	evance; the claimed invention
document r	Outlished prior to the international management	document is combined we ments, such combination	involve an inventive step when the rith one or more other such docu- i being obvious to a person skilled
	pristry date classified	in the art. "&" document member of the	
e oi me actu	al completion of theinternational search	Date of mailing of the inte	
10	July 1998	İ	·
ne and maili	ng address of the ISA	21/07/1998	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt, Fax: (+31-70) 340-3016	Van Bommel,	,
CT/ISA/210 (s	econd sheet) (July 1992)	, Johnnet,	-

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

PCT/EP 09/01020

		ormation on patent family me	mpers	· ·	eral Application No
Patent document		Publication			P 98/01838
cited in search report		date	Patent family member(s)		Publication date
EP 0513690	Α	19-11-1992	JP	4342740 A	30-11-1992
			JP	4342443 A	27-11-1992
			JP	4341379 A	27-11-1992
			JP	4342444 A	27-11-1992
			JP	5279499 A	26-10-1993
			DE	69217574 D	03-04-1997
			DE	69217574 T	12-06-1997
			EP	0759413 A	26-02-1997
			US	5464704 A	07-11-1995
			US	5645939 A	08-07-1997
ED 000-			US	5314731 A	24-05-1994
EP 0437902	Α	24-07-1991	AU	631392 B	26-11-1992
			AU	4794590 A	18-07-1991
			DE	69021356 D	07-09-1995
			DE	69021356 T	21-03-1996
		_	US	5134021 A	28-07-1992
EP 0011519	A	28-05-1980			20 07 1392
		~2 03 1300	FR	2439166 A	16-05-1980
			AT	1380 T	15-08-1982
			BR	7906685 A	24-06-1980
			JP	1241845 C	26-11-1984
			JP JP	55100242 A	31-07-1980
			US	59013454 B	29-03-1984
				4304802 A	08-12-1981

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ationales Aktenzeichen

A KLAS	SIEIZERIMO	j 1	PCT/EP 98/01838
IPK 6	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C03C17/34 C03C17/42		10, 01030
Nach der i	internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationale	en Klassifikation und der IPK	
	- COUNTY IE GEBIETE		
IPK 6	erter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikations C03C	symbole)	
	_		
Recherchie	erte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichunge	en, soweit diese unter die rechard	
ĺ		and the second	nerten Gebiete fallen
Während de	er internationalen Rochorch		
1	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenba	nk (Name der Datenbank und evt	t. verwendete Suchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter An	gabe der in Betracht kommenden	Telle Rot- Assessment
A			Betr. Anspruch Nr.
·	EP 0 513 690 A (ASAHI GLASS CO 19.November 1992	LTD)	1-23
	siehe Ansprüche		
A	FP 0 437 902 A (TODAY TUDUCTO		
	EP 0 437 902 A (TORAY INDUSTRIE 1991	S) 24.Juli	1-23
	siehe Ansprüche		
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		
	VOI. 011, no. 381 (C-464) 12 h	ezember	1-23
	1987 & JP 62 153147 A (TORAY IND INC 1987		
	,	2), 8.Juli	
-	siehe Zusammenfassung		
١	EP 0 011 519 A (DUCO SA ; EMBALLA	AGE STE CLE	
1			1-23
	siehe Seite 2, Zeile 9 - Seite 4	, Zeile 13	
Weitere	Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nen	[7] - ·	
Besondere Ka	ategorien von angegebenen Voröffe-til	X Siehe Anhang Patentfa	
aber nicht	als besonders bedeutsam an arsobon int.	"T" Spätere Veröffentlichung, die oder dem Prioritätsdatum ve	nach deminternationalen Anmeldedatum eröffentlicht worden ist und mit der
Anmelded	rument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen atum veröffentlicht worden ist	Anmektung nicht kollidiert, s Erfindung zugrundeliegende	arottentlicht worden ist und mit der ondern nur zum Verständnis des der an Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Veröffentlich	hung, die geeignet ist, einen Prioritätsansnach	"X" Veröffentlichung von besonde	tiene Dodana
soli oder d	zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer in Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ie aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie hung, die sich auf eine mündliche Offenbauere.	"Y" Veröffentlicht nur von boond	hend betrachtet werden
eine Benut	Zing sine Assessation		
Veröffentlich	nung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	diese Verbindung für einen F	achmann paboliogoad int
um des Absc	hlusses der internationalen Recherche	werterisichung, die Mitglied	derselben Patentfamilie ist
10 .:	Juli 1998	Absendedatum des internation	nalen Recherchenberichts
		21/07/1998	
	nschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bedienstete	
Ì	el. (+31-70) 340-2040 Tv 31 651		•
	Tax: (+31-70) 340-3016	Van Bommel, L	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

h. atlonales Aktenzeichen
PCT/EP 98/01838

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der	Mitglied(er) der		98/01838 Datum der	
		Veröffentlichung		Patentfamilie	Veröffentlichung	
EP 0513690	Α	19-11-1992	JP	4342740 A	30-11-1992	
			JP	4342443 A	27-11-1992	
			JP	4341379 A	27-11-1992	
			JP	4342444 A	27-11-1992	
			JP	5279499 A	26-10-1993	
			DE	69217574 D	03-04-1997	
			DE	69217574 T	12-06-1997	
			EP	0759413 A	26-02-1997	
			US	5464704 A	07-11-1995	
			US	5645939 A	08-07-1997	
			US	5314731 A	24-05-1994	
EP 0437902	Α	24-07-1991	AU	631392 B	26 11 1000	
			AU	4794590 A	26-11-1992	
			DE	69021356 D	18-07-1991 07-09-1995	
			DE	69021356 T	21-03-1996	
			US	5134021 A	28-07-1992	
EP 0011519	 А	20 05 1000				
	A	28-05-1980	FR	2439166 A	16-05-1980	
			AT	1380 T	15-08-1982	
			BR	7906685 A	24-06-1980	
			JP	1241845 C	26-11-1984	
			JP	55100242 A	31-07-1980	
			JP	59013454 B	29-03-1984	
			US	4304802 A	08-12-1981	